3C04

## 光誘起電荷移動を用いた有機半導体ドーピング:

## 変位電流測定と赤外分光による観察

(東北大・通研\*, CREST\*\*)

石井 久夫\*, \*\*, 小川 賢\*, 内城 竜生\*, 木村 康男\*, \*\*, 庭野 道夫\*, \*\*

【序】近年、有機電界発光(EL)素子や有機トランジスターをはじめとした、有機半導体を用いたエレクトロニクス素子の研究が盛んである。半導体素子研究においては、不純物をドープすることでキャリア密度を制御することが広く用いられており、有機半導体においても不純物ドープの手法を確立することが基礎的にも応用的にも重要な課題の一つとなっている。我々は、そのメカニズムを解明し、より有効なドーピング法の開発を目指している。本研究では、その手始めとして、有機半導体への大気中の酸素のドーピング現象を調べ、光照射によりドーピングを制御できることを見出したので報告する。

多くの有機半導体においては大気中の酸素が有機膜中に混入し、有機分子から酸素分子への電子移動が生じて正孔が生成し、p型半導体になると考えられている。しかしながら、このような電荷移動反応は、図1(a)のようなエネルギー図に基づいて考えると必ずしも自明とはいえない。すなわち、p

型特性を示す有機半導体のイオン化エネルギ ーは通常 5-6eV 程度であり、酸素の電子親和力 は気相で 0.45eV となっている。電子移動反応 を生じるには両者のエネルギー差を埋め合わ せることが必要であり、結局、終状態での有機 分子陽イオン(M<sup>+</sup>)と酸素陰イオン(O<sub>2</sub>)との 間のクーロンポテンシャル(*E*<sub>B</sub>)を稼ぐことで 電子移動反応が生じると考えられる。ところで、 ドーピングにおいてはフリーキャリアを生成 することが目的であるので、電子移動反応時の *E*<sub>B</sub>が大きい場合、生成した正孔(M<sup>+</sup>)はドー パントイオンに束縛されるため、フリーキャリ アとはなりにくい。

我々は、不純物への電子移動によるフリーキ ャリアの生成の効率を高めるための方策として、 光照射により系に余剰のエネルギーを与えて *E*B を小さくすることが鍵となると考えた。そこで、 不純物添加に加えて、有機薄膜が吸収する波長の 光を照射することで、終状態の *E*B を小さくし、 フリーキャリアの生成効率を高めることを試み た。

【結果と考察】図2にペンタセンを用いた電界効 果トランジスター(FET)の結果を示す。図2の 左は変位電流測定(DCM)の結果である。DCM は、電気化学のサイクリックボルタンメトリと同 様の測定法を有機デバイスに適用したものであ



図1有機半導体分子(M)と酸素分子間の電子移動: (a)基底状態での電荷移動、(b)光誘起電荷移動



図 2 ペンタセン FET の変位電流特性(左)と トランスファー特性(右)の酸素暴露による変化

り、電流変化から素子中のキャリアの振る舞いについて情報を得ることが出来る。ここでは、紙面の 都合で詳細には触れないので、詳しくは文献[1]を参照されたい。DCM の結果で重要なことは、図中 のCからDの領域への変化部分であり、ゲート電圧0V付近を境に電流が増加しているが、これはソ ース・ドレイン電極からペンタセンへの正孔注入によるものである。図2の右図はFETのトランスフ ァー特性(ソース - ドレイン間電流のゲート電圧に対する変化)である。図2の両図とも真空下で測 定した場合()と遮光下で1気圧の酸素にさらした場合()との間でほとんど変化が観測されて いない。このことは、ペンタセンに対する酸素ドーピング効果は暗所では実効的ではないことを意味 している。



図 3 ペンタセン FET の変位電流特性(左)と トランスファー特性(右)の酸素暴露と光照射による変化

次に、素子を酸素雰囲気のまま 430nmの青色光を照射した結果を図 3に示す。DCMおよびトランスファ ー特性ともに正のゲート電位側へシ フトしていることがわかる。これは、 酸素へのドーピング効果が進み酸素 陰イオンの空間電荷が発生したため 正孔注入の敷居電位がシフトしたも のと考えられる。この結果は、光照射 が酸素ドーピングを促進しているこ とを示唆している。この効果は、暗所 下の酸素雰囲気に戻しても数時間程

度維持される。このことは、不純物量を増減することだけでなく、照射光量を変化させることでキャリア密度を制御できる可能性を示しており、新しいドーピング手法への発展が望まれることから我々はこの現象を"光誘起ドーピング"と呼んでいる[2]。

この現象のメカニズムを解明するために、DCM カーブのシフト量を照射光のエネルギーの関数とし て測定した結果を図4に示す。図4のように照射光のエネルギーが増すと DCM カーブのシフト量は 増大した。Frenkel 型励起子が生成する 1.8eV 付近ではシフト量の変化が小さいのに対して、電荷移

動(CT)励起子が生成する 2.2eV 付近より高エネルギー側ではシフ ト量が増加している。このことよ リ、光誘起ドーピングでは、図1 (b)のように、CT 励起子状態を経 由した電子移動反応によりドーピ ング効果が高められているものと 考えられる。講演では、ペンタセ ンの他に、ポリチオフェンを用い た FET においても同様の結果が 得られることや、光誘起ドーピン グにより正のポーラロンが生成す ることを赤外分光から見出した結 果などについても報告する。



図4 光照射下の酸素雰囲気中でのペンタセン FET の DCM カーブ (a) 観測されたシフト量の照射光エネルギー依存性(b)。(b)図の下 の曲線はペンタセン層により吸収された光量分布。

[1] S. Ogawa et al., Jpn. J. Appl. Phys., Vol. 42, L1275 – L1278 (2003)

[2] S. Ogawa et al., Appl. Phys. Lett. 86, 252104 (2005)